PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-237172

(43) Date of publication of application: 19.09.1990

(51)Int.Cl.

H01L 31/04

(21)Application number: 01-058761

(71)Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

10.03,1989

(72)Inventor: ISHIHARA TAKASHI

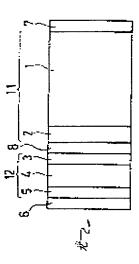
SASAKI HAJIME AIGA MASAO

(54) MULTILAYER STRUCTURE SOLAR CELL

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve photoelectric conversion effect by inserting a conductive selective reflecting film between first and second layers which are connected in series and by controlling a film thickness thereof to selectively reflect a short wavelength light which can be absorbed in the second layer and to make a long wavelength light which cannot be absorbed in the second layer and can be absorbed in the first layer pass through.

CONSTITUTION: A conductive selective reflecting film 8 is inserted between first and second layers which are connected in series, and a film thickness thereof is controlled to selectively reflect a short wavelength light which can be absorbed in the second layer and to make a long wavelength light which cannot be absorbed in the second layer and can be absorbed in the first layer pass through. Thereby, a current produced in the second layer 12 can be increased while a current produced in the first layer 11 is restrained to a minimum, and it is possible to make a current produced in each layer approach equilibrium state. According to this constitution, transducing efficiency of a multilayer structure solar cell can be improved better than the case when a selective reflecting film is not inserted.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]



® 日本国特許庁(JP) ⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平2-237172

30 Int. Cl. 5

個発

明者

識別配号

庁内整理番号

砂公開 平成2年(1990)9月19日

H 01 L 31/04

7522-5F H 01 L 31/04

w

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

多層構造太陽電池 60発明の名称

> ②特 頭 平1-58761

顧 平1(1989)3月10日 22出

兵庫県伊丹市瑞原 4丁目1番地 三菱電機株式会社光・マ 原 石 冗発 明 者 イクロ波デバイス研究所内

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社光・マ 鋆

イクロ波デバイス研究所内

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社光・マ 正 失 72発 明者 賀

イクロ波デパイス研究所内 三菱電機株式会社

⑪出 願 人 弁理士 早瀬 憲一 個代 理 人

佐

マ 木

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

明

1. 発明の名称

多陷構造太陽電池

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 直列接続された第一層と第二層からなる多 原構造太陽電池において、

上記第一層と第二層との間に、第二層で吸収で きる短波長光を選択的に反射し、一方第二層では 吸収できず第一層で吸収できる長波長光を透過さ せることができるように膜厚を制御した導電性の 選択反射膜を備えたことを特徴とする多層構造太 陽電池。

(2) 上記選択反射膜は誘電体であり、その所望 部分は上記第一層と第二層を直列接続するために 除去されていることを特徴とする請求項【記載の 多層構造太陽電池。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は多層構造太陽電池の高効率化に関す るものである。

〔従来の技術〕

第5図は例えば、テクニカル ダイジェスト オブ セカンド インターナショナル フォトヴ ォルティック サイエンス アンド エンジニア リング コンファランス (Technical Digest of 2nd International Photovoltaic Science and E ngineering Conference)(PVSEC - II. 1986 北 京)の395 買に示された従来の多層構造太陽電池 を示す断面図であり、図において、1 はp型ポリ シリコン、2はn型アモルファスシリコン、3は p型アモルファスシリコン、4は1型アモルファ スシリコン、5はヵ型微結晶化シリコン、6は透 明導電膜、7は裏面Aℓ電極であり、光は透明電 極6個より入射する。11は第一の太陽電池、1 2 は第二の太陽電池であり、これら2 つの太陽電 池は直列に接続されている。

次に動作について説明する。入射した光は透明 導電膜6を通り、まず短波長光が第二の太陽電池 12の1型のアモルファスシリコン4で光キャリ アとなり、 最波長光は第一の太陽電池11の p型 ボリシリコン1で光キャリアになる。これらの光 キャリアがそれぞれの接合部へ流れることで収を発生する。第二の大陽電池12で吸をを発生する。第二のカンリコン4の厚みを型アナルは増加ファスとは質が不十分である、第一で対してもの膜厚は制限される。この光学のである「型アモルカのずとその膜厚は制限である「型アモルカのがとその膜厚である「型アモルカの光学的バンド下層の発生である。 11へと透過し、第一層で発生電流に寄与する。 (発明が解決しようとする課題)

第一層と第二層が直列接続されたこのような太陽電池では、外部電流は発生電流の少ないいずれかのセル電流で制限される。ところが、通常第二層に用いられるアモルファスシリコンのpinセルでは、短絡電流は約15~17mA/磁程度である。しかるに第一層の結晶シリコンセルの短絡電流は約36~40mA/ddもあり、第二層で吸収されずに透過した光だけで約20~25mA/

うに、ITOの腹厚が100~2000人であっても光の有効利用を図ることは不可能である。特に、上記特開昭63-77167号の実施例に記載されているITOの膜厚600人では、第7図に示すごとくその反射特性はブロードとなり、下層セルの長波長側の感度も同時に大きく低下することになり、光の有効利用は不可能である。

この発明は上記のような従来のものの問題点を 解消するためになされたもので、選択反射膜の膜 厚を最適に制御することによって、各々の層で発 生する電流のバランスをとり、光電変換効率を向 上させることができる多層構造太陽電池を得るこ とを目的とする。

〔課題を解決するための手段〕

この発明に係る多層構造太陽電池は、直列接続されている第一層と第二層の間に、第二層で吸収できる短波長光を選択的に反射し、一方第二層では吸収できず第一層で吸収できる長波長光を透過させることができるように膜摩を制御した導電性の選択反射膜を挿入したものである。

cdの短絡電流を発生する。このため外部電流は第二層の発生電流である 15~17mA/cd程度となり、直列セル発生電流のバランスが取れなくなり、光電変換効率の上昇を阻害するという問題点があった。この場合の変換効率は 14~16%程度となる。

一方、特開昭59-96777号に記載されているように、透明膜を第一と第二の太陽電池間に、この膜による反射特性を考慮せずに挿入したのみでは、電流のバランスをとることはやはりできず、光電変換効率の向上は望めない。

また、特開昭60-35580号では、第一と第二の太陽電池の間に膜厚1000~1500人の1T0(インジウム・スズ酸化物)を挿入している。第6図はこの場合の反射特性を示し、同図から明らかなように、光入射側のセルにとっては都合よく反射光を利用できるが、下層セルにとっては1T0膜を挿入することによって入射光量が極端に減少するという致命的な問題が発生する。

さらに、特開昭63-77167号に記載されているよ

また、上記選択反射膜が誘電体の場合は、その 所選部分に開口部を設けるようにしたものである。 (作用)

この発明における多層構造太陽電池では、直列接統されている第一層と第二層の間に挿入された。 事電性の選択反射膜が、第二層で吸収できる短短 長光を選択的に反射し、一方第二層では吸収できる 長光を選択的に反射し、一方第二層では吸収できる 大変を選択的に反射し、一方第二層では吸収できる 最光を選択的に反射し、一方第二層では吸収できる 大変を選択的に反射し、一方第二層では吸収できる 大変を選択のできるとなる。 ができることにより、第一層で発生する電流を増加さる で発生する電流を増加さ せることができる。

また、上記選択反射膜が誘電体の場合は、その 所望部分に開口部を設けたので、該開口部を通し て第一層と第二層を容易に直列接続することがで きる。

(実施例)

以下、この発明の一実施例を図について説明する。

第1図はこの発明の一実施例による多層構造太

特開平2-237172(3)

陽貫池を示す断面図である。図において、1は厚 さ約10~400μmのp型のポリシリコン、2 は厚さ約100~2000Aのn型のアモルファ スもしくは微結晶シリコン、3は厚さ約100~ 500人のp型のアモルファスもしくは微結晶シ リコン、4は厚さ約3000~6000点の1型 アモルファスシリコン、5は厚さ約100~30 0 人のn型のアモルファスもしくは微結晶シリコ ン、6は厚さ約500~800人の透明導電膜、 7は裏面A L 電極、8はITOよりなる膜厚約2 500人の選択反射膜である。11は第一の太陽 電池、12は第二の太陽電池であり、選択反射膜 8を介してこれら2つの太陽電池は直列に接続さ れている。ここで、p型ポリシリコン1は通常用 いられるキャスティング法、CVD (Chemical V apor Deposition) 法、LPE (Liquid Phase E pitaxy)法等の手法により形成し、アモルファス ・微結晶膜2~5は、PCVD (Plasma Chemica l Vapor Deposition) 法、光CVD法、ECR (Electron Cyclotron Resonance) - C V D 法等

によって形成する。また、透明導電膜 6 はスパッ 夕法、電子ビーム蒸着法等により形成する。

以下、動作について説明する。

光は透明導電膜6を通り、第二の太陽電池12 へ入射する。この時、約500nm以下の短波長 光はほとんど全て吸収され、それより長波長の光 の一部は第二の太陽電池12を透過していくが、 その下の選択反射膜8において、第二の太陽電池 が吸収できる波長の光のみが選択的に反射される。

ここで、選択反射膜の反射率の計算方法を説明する。計算式は、例えばプロシーディングス オブ ザ セカンド フォトボルタイック サイエンス アンド エンジニアリング コンファランス イン ジャパン、1980;ジャパニーズ ジャーナル オブ アプライド フィジックス・ボリューム 20(1981), サプリメント 20-2, pp99-103 (Proceedings of the 2nd Photovoltaic Science and Engineering Conferance in Japan、1980; Japanese Journal of Applied Physics, Volume 20 (1981) Suppleme

nt 20-2, pp 99-103) に記載されているような通常の計算式を用いる。その式を以下に示す。

R (
$$\lambda$$
) = $\frac{A}{B}$

A = $r_1^2 + r_2^2 + r_3^2 + r_3^2 r_2^2 r_2^2 + 2r_1 r_2 (1 + r_3^2) \cos 2\theta$, $+ 2r_2 r_3 (1 + r_3^2) \cos 2\theta$, $+ 2r_1 r_2 \cos 2(\theta_1 + \theta_2)$ $+ 2r_1 r_2^2 r_3 \cos 2(\theta_1 - \theta_2)$

B = $1 + r_1^2 r_2^2 + r_1^2 r_3^2 + r_2^2 r_3^2 + 2r_1 r_2 (1 + r_3^2) \cos 2\theta$, $+ 2r_2 r_3 (1 + r_3^2) \cos 2\theta$, $+ 2r_1 r_2 \cos 2(\theta_1 + \theta_2)$ $+ 2r_1 r_2^2 r_3 \cos 2(\theta_1 - \theta_2)$

上式だおいて、R(λ) = 波長 λ の時の反射率 $r_1 = (n_0 - n_1)/(n_0 + n_1)$ $r_2 = (n_1 - n_2)/(n_1 + n_2)$ $r_3 = (n_2 - n_3)/(n_2 + n_3)$

 $\theta_2 = 2 \pi n_1 d_2 / \lambda$

であり、no,ni,ni,ni,ni,はそれぞれ空気、シリコン、選択反射膜、シリコンのそれぞれの屈折率、di,diは光入射側のシリコン、選択反射膜のそれぞれの膜厚である。本実施例では計算の単純化のため、上下から屈折率3.8のシリコンにより挟まれた屈折率1.77のITOを選択反射膜として計算した。

第2図に上記選択反射膜の反射率の計算データを示す。図からわかるように、ITOの膜厚を2500人程度にすることにより最も効果のある約600nmに反射のピークを持ってくることができる。

一方、この選択反射膜を用いた場合、第一の太陽電池11で吸収できる約700nm以上の波長の光に対しては反射率を低く抑えることが同時となり、第二の太陽電池12では理論的に吸収できない長波長光を有効に第一の太陽電池内に電入できる。これらの効果により、第二の太陽電池11の電流の減少を抑えられることにより、

特開平2-237172(4)

二つの太陽電池の電流を平衡状態に近づけることができ、従って多層構造太陽電池の効率を向上させることが可能である。この場合の変換効率は、電流が17~19mA/cdとなることにより、従来の14~16%から16~18%へと大幅に上昇する。

なお、この実施例では選択反射膜 8 として 1 T O を用い、膜厚が約 2 5 0 0 A のものについて説明したが、この膜厚は 2 5 0 0 A ± 1 5 0 A の範囲であれば上記実施例とほぼ同様の効果を得ることができる。

また、選択反射膜 8 の材料としては、導電性があり長波長光に対して透明度の高いものであれば、 膜厚の最適化をそれぞれについて図ることにより 使用可能である。

例えば、酸化亜鉛(n = 1 . 4 1) であれば3 200 A ± 150 A、酸化チタン(n = 2 . 30) であれば1950 A ± 150 A、スズ(n = 2 . 0) であれば2250 A ± 100 A とすることにより、ITOを用いた場合と同様の効果を奏する。

実施例では計算の簡略化のため、上下から屈折率3.8のシリコンによりはさまれた屈折率1.46のSiOェを選択反射膜とした時の結果を示している。図からわかるように、SiOェ膜厚を3100人程度にすることにより、約600nmに反射のピークを持ってくることができる。

次に動作について説明する。

光は透明導電膜6を通り、第二の太陽電池12 へ入射する。この時、約500nm以下の短波長 光はほとんど全て吸収され、それより長波長の光 の一部は第二の太陽電池12を透過していくが、 その下の選択反射膜8において、第二の太陽電池 が吸収できる波長の光のみが選択的に反射される。

この選択反射膜の反射率の計算データを第4図に示す。計算式は第1の実施例と同じである。本

9%とさらに大きく上昇する。

なお、この第2の実施例では、選択反射膜 8 として SiO。を用い、その膜厚を 3 1 0 0 A としたが、この膜厚は 3 1 0 0 A ± 1 5 0 A の範囲であれば同様の効果を得ることができる。

また、選択反射膜 8 の材料としては、長波長光に対して透明度の高いものであれば、膜厚の最適化をそれぞれの膜について図ることにより使用可

特開平2-237172(5)

能である。例えば窒化シリコン(n = 2.0)であれば2300人±150人、酸化タンタル(n = 2.20)であれば2050人±150人、炭化シリコン(n = 2.59)であれば1750人±150人とすることにより、SiO:を用いた場合と同様の効果を奏する。

なお、上記第1及び第2の実施例では第一の太 陽電池にp型のポリシリコンを用いたが、p型の 単結晶シリコンを用いても同様の効果を奏する。

さらに、上記第1及び第2の実施例では光入射 倒よりnipnpという構造としたが、全く逆の pinpnという構造をとっても同様の効果が得 られるのは言うまでもない。

さらに、上記第:及び第2の実施例では裏面側の電極としてAlを用いたが、Al以外の金属、例えばAg, Au, Ni, Cu, Ti, Cr, Pd等導電性があればこれらの単体、合金を問わず何を用いても同様の効果が得られるのは明らかである。

(発明の効果)

0 AのJTOを選択反射膜として用いた時の反射 特性を示す図、第3図はこの発明の第2の実施例 による多層構造太陽電池を示す断面図、第4図は 厚さ約3100人のSiO』を選択反射膜と 用いた時の反射特性を示す図、第5図は従来のの 同構造太陽電池の断面図、第6図は厚さ約100 0人~1500人のITOを選択反射膜として用いた 600人のITOを選択反射膜として用いた 600人のITOを選択反射膜と 600人のITOを選択反射膜と

1 … p型ボリシリコン、 2 … n型アモルファスもしくは微結晶シリコン、 3 … p型アモルファスもしくは微結晶シリコン、 4 … i型アモルファスシリコン、 5 … n型アモルファスもしくは微結晶シリコン、 6 … 透明導電膜、 7 … 裏面 A 4 電極、 8 … 選択反射膜、 1 0 … 開口部、 1 1 … 第一の太陽電池、 1 2 … 第二の太陽電池。

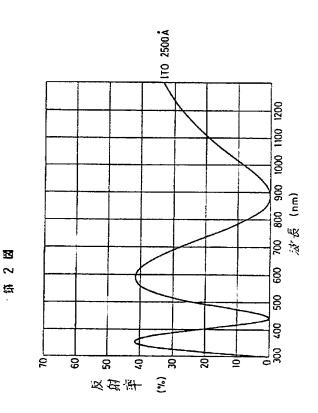
なお図中同一符号は同一又は相当部分を示す。

代理人 早 嶽 憲 一

また、上記選択反射膜が誘電体の場合は、その 所望部分に開口部を設けたので、上記効果に加え て、第一層と第二層の電気的接続を容易に行うこ とができる。

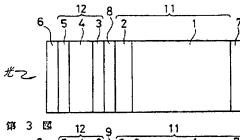
4. 図面の簡単な説明

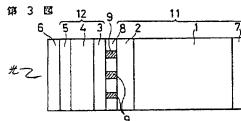
第1図はこの発明の第1の実施例による多層構造太陽電池を示す断面図、第2図は厚さ約250

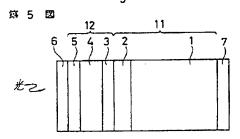


特開平2-237172(6)

第 1 図

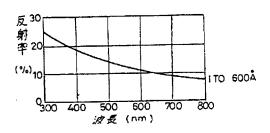


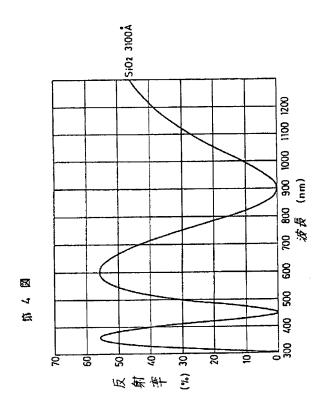


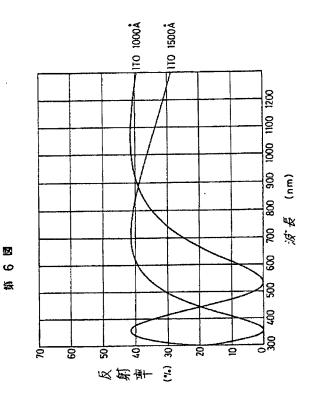


- 1:P*型/オツシソコン*
- 2:n*型のアモルファス そし(ロ) 投続結晶シリコン*
- 3 : P *型アモルファス そしい f 独結品シリコン*
- 4:1*型アモルファス* シグコン
- 5 : n 型'のアモルファス もとくは推攻結晶シリフン
- 6:透明禪雹膜
- 7:夏面AI電極
- 8:蓬尔及射腾。
- 9: 絹口部
- 11:第1の太陽電池 12:第2の太陽電池









【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第2区分 【発行日】平成6年(1994)2月10日

【公開番号】特開平2-237172 【公開日】平成2年(1990)9月19日 【年通号数】公開特許公報2-2372 【出願番号】特願平1-58761 【国際特許分類第5版】 H01L 31/04 【FI】

H01L 31/04 W 7376-4M

. . .

手 続 補 正 曹

平成5年5月/7日

特 許 庁 長 官 段

1. 事件の表示

特願平1-58761号

2. 発明の名称

多層構造太陽電池

3. 徳正をする者

事件との関係 特許出願人

名 称 (601) 三菱電機株式会社

4. 代理人 郵便器号 564

住 所 大阪府吹田市江坂町1丁目23番43号

ファサード江坂ピル7階

氏 名 (8181)弁理士 早 瀬 意 一 電話 06-38C-5822 5. 補正の対象

明細書の特許請求の範囲の梱, 発明の詳細な説 明の欄, 及び図面の簡単な説明の欄

6. 補正の内容

(1) 明細書の特許請求の範囲を別紙のとおり訂正する。

(2) 明細書第! 1 頁第 1 8 行の「スズ」を「酸化スズ」に訂正する。

(3) 同第16頁第15行~第16行の「上記効果に加えて」を「上記効果を損なうことなく」に 訂正する。

(4) 同第17頁第16行の「10…開口部」を「9…開口部」に訂正する。

以 上 '

特許請求の範囲

(1) 直列接続された第一層と第二層からなる多層構造太陽電池において、

上記第一層と第二層との間に、第二層の分光感度のピーク波長±100nmに反射率の極大値を1つ有し、かつ第二層を透過した光に対する第一層の分光感度のピーク波長±100nmに反射率の極小値を1つ有するように

原厚を制御した導電性の選択反射膜を備えたことを特徴とする多層構造太陽電池。

(2) 上記選択反射腺は誘電体であり、その所望部分は上記第一層と第二層を直列接続するために除去されていることを特徴とする請求項1記載の多層構造太陽電池。